УДК 532.61.68

## ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

## Б. Д. СУММ, Э. А. РАУД, Е. Д. ЩУКИН

## КИНЕТИКА ОГРАНИЧЕННОГО СМАЧИВАНИЯ ТВЕРДЫХ ТЕЛ

(Представлено академиком П. А. Ребиндером 30 VI 1972)

Смачивание и растекание играют важную роль во многих физико-химических явлениях и технологических процессах. В ряде случаев нужно знать зависимость смоченной илощади от времени контакта жидкости с твердым телом. Эта задача теоретически решена для растекания (полного смачивания), т. е. для процесса, для которого все время выполняется термодинамическое условие  $K\sigma_{23} > K\sigma_{13} + \sigma_{12}$  (1, 2), K— коэффициент шероховатости твердой поверхности,  $\sigma_{23}$ ,  $\sigma_{13}$ ,  $\sigma_{12}$ — удельные свободные поверхностные энергии на границах раздела твердое тело— окружающая среда, твердое тело— жидкость, жидкость— среда. В данной работе анализируется кинетика ограниченного смачивания горизонтально расположенной твердой поверхности, а именно, рассматривается процесс двухмерного перемещения жидкости от источника ограниченной массы (капли), происходящий при выполнении условия  $K\sigma_{23} > K\sigma_{13} + \sigma_{12} \cos \theta(t)$ . Здесь  $\theta(t)$ — краевой угол, изменяющийся в процессе смачивания (180° >  $\theta(t) > \theta_{D} > 0$ °), t— время,  $\theta_{D}$ — равновесный краевой угол.

исходящий при выполнений условий  $Roz_3 - Roz_3 - Ro$ 

 $\Delta \sigma = \sigma_{12} [\cos \theta_{p} - \cos \theta(t)]. \tag{1}$ 

Расчет силы трения  $f_2$  в слое, имеющем форму сегмента, весьма сложен. Приближенно

$$f_2 \approx \kappa \pi^2 \mu \frac{r^4}{V} \frac{dr}{dt} \,. \tag{2}$$

Здесь  $\mu$  — вязкость жидкости,  $\varkappa \approx 10$  — безразмерный коэффициент, учитывающий повышение сопротивления вследствие неравномерности толщины слоя (1). Для нахождения кинетического уравнения смачивания остается найти зависимость  $\Delta \sigma = f(r)$ .

Рассмотрим сначала интервал  $60^{\circ} \ge \theta(t) > \theta_{\rm p}$ . В этом случае  $\theta(t) \approx \frac{4 \ V}{\pi \ r^3}$  и

$$\Delta\sigma = \frac{\sigma_{12}}{2} \left( \frac{4V}{\pi r^3} \right)^2 \left[ 1 - \left( \frac{\pi \theta_p r^3}{4V} \right)^2 \right]. \tag{3}$$

Тогда из условия  $f_1 = f_2$  получим, что радиальная скорость перемещения периметра смачивания

$$\frac{dr}{dt} = \frac{16}{\pi^{3} \kappa} \frac{V^{3} \sigma_{12}}{\mu r^{9}} \left[ 1 - \left( \frac{\pi \theta_{p}}{4V} \right)^{2} r^{6} \right]. \tag{4}$$

Начальное условие  $r=r_1$  при  $t=t_1$  определяется выбором верхней границы интервала краевых углов.

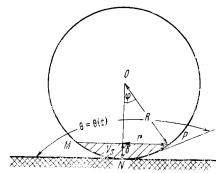
В системах, где отсутствуют интенсивное химическое взаимодействие и массообмен, можно принять, что значения V и  $\mu$  остаются постоянны-

ми до конца процесса смачивания. Тогда при 
$$r < \left(\frac{4V}{\pi\theta_p}\right)^{1/3}$$
 получим из (4)

$$\int_{r_{1}}^{r} r^{9} \left[ 1 + \left( \frac{\theta_{p} \pi}{4V} \right)^{2} r^{6} + \left( \frac{\theta_{p} \pi}{4V} \right)^{4} r^{12} + \dots \right] dr =$$

$$\dots + \left( \frac{\theta_{p} \pi}{4V} \right)^{2n} r^{6n} + \dots \right] dr =$$

$$= \frac{16}{\pi^{3} \times \frac{V^{3} \sigma_{12}}{\mu}} \int_{t}^{t} dt. \tag{5}$$



случай Рассмотрим  $r \ll r_{\rm p} =$  $= (4V/\pi\theta_p)^{\gamma_s}$ , где  $r_p$  — радиус смоченной поверхности, соответствующий капле с краевым углом  $\theta_p$ . Поскольку  $r_1/r \ll 1$  и  $t_1/t \ll 1$ , получим из (5)

Рис. 1. Схематическое изображение капли в начальный момент соприкосновения с поверхностью твердого тела

$$r = (160 / \pi^{3} \chi)^{0.1} V^{0.3} (\sigma_{12} / \mu)^{0.1} t^{0.1} = V^{0.3} (\sigma_{12} / \mu)^{0.1} t^{0.1} = A t^{0.1}.$$
 (6)

Полученное решение хорошо согласуется с экспериментальными данными как по величине показателя степени п, так и по величине коэффициента пропорциональности A (см. табл. 1). Соотношение  $r \sim t^{0,1}$  выполняется и в некоторых других системах ( $^3$ ,  $^4$ ,  $^6$ ). В частности, при контакте жидких полимеров и глицерина со слюдой, тефлоном, алюминием скорость перемещения периметра смачивания  $v \sim t^{-0.83}$  ( $^7$ ), а из ( $^6$ ) следует  $v \sim t^{-0.90}$ .

Таблица 1

Система жидкость — твердое тело (т, г)	Теория		Эксперимент		
	n	A.10-2, CM CCK <sup>n</sup>	n	<b>А.10-2</b> см/сек <sup>n</sup>	иньолоп
Вазелиговое место — алмаз (10 <sup>-3</sup> ) Глицерии — медь (0,4) 3% раствор индия в ртути — кадмий (10 <sup>-2</sup> ) Полидиметилсилоксаны — фторо- пласт-4 (10 <sup>-3</sup> )	0,10 0,10 0,10 0,10	15 85 32 5	0,09 0,40 0,11 0,12	16 83 14 6	( <sup>3</sup> ) ( <sup>2</sup> ) Наша рабо- та ( <sup>5</sup> )

При  $r < (4V/\pi\theta_{\,\mathrm{p}})^{\gamma_{\!\scriptscriptstyle 3}}$ , в зависимости от требуемой точности, необходимо учитывать два или несколько членов ряда в соотношении (5). Тогда по-прежнему  $r = At^n$ , но n < 0.1.

Расчет кинетики смачивания во всем интервале тупых краевых углов сильно осложнен тем, что здесь не удается пайти зависимостей  $f_1=f_1\left(r\right)$ и  $f_2 = f_2(r)$ . Приближенный расчет можно сделать лишь для начального момента соприкосновения капли радиуса R с плоской поверхностью твердого тела. В этом случае можно принять

$$\cos \theta (t) \approx \varphi^2 / 2 - 1 = r^2 / 2R^2 - 1,$$

где  $\varphi = 180^{\circ} - \theta(t)$ . Отсюда

$$\Delta \sigma \approx \sigma_{12} (\cos \theta_{\rm p} + 1 - r^2 / 2R^2)$$

(рис. 1). Поскольку  $r \ll R$ ,  $\Delta \sigma \approx \sigma_{12}(1+\cos\theta_{\rm p})$ . Необходимо учесть далее, что в начальный момент в движение вовлекается не весь объем капли, а лишь небольшая часть  $V_s \approx V_{MNP} \approx r^3 \phi / 4 \approx r^4 / 4R$ . Тогда получим, что  $dr/dt \sim \left[\sigma_{12}(1+\cos\theta_{\rm p})\right]r/\mu R$ . Отсюда

$$r \sim r_0 \exp\left[\frac{\sigma_{12} \left(1 + \cos \theta_p\right)}{\mu R} \left(t - t_0\right)\right]. \tag{7}$$

Здесь  $r_{\rm o}$  — радиус начальной площади контакта, соответствующий времени  $t_{\rm o}$ .

На конечной стадии процесса смачивания  $\theta(t) \to \theta_p$ , поэтому  $\Delta \sigma \to 0$ , в то время как сила вязкого сопротивления сохраняет конечное значение. Это обстоятельство является одной из причин гистерезиса краевого угла нри натекании. В последнее время при анализе гистерезиса смачивания основное внимание уделяют неидеальности поверхности твердого тела (см., например, (8)). Из результатов данной работы следует, что гистерезис смачивания должен иметь место и на идеальной поверхности.

Авторы с благодарностью отмечают участие П. А. Ребиндера в обсуждении работы.

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

Поступило 30 VI 1972

## ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

<sup>1</sup> Е. Д. Щукин, Ю. В. Горюнов и др., Колл. журн., 25, 108 (1963). <sup>2</sup> Э. А. Рауд, Б. Д. Сумм, Е. Д. Щукин, ДАН, 205, № 5 (1972). <sup>3</sup> Р. Ф. Кохан, А. В. Ножкина, С. Я. Вейлер, Научно-технич. реф. сборн., Алмазы, М., в. 8 (1971). <sup>4</sup> Сборн. Физическая химия поверхностных явлений при высоких температурах, 1971, стр. 155. <sup>5</sup> В. В. Арсланов, Т. И. Иванова, В. А. Огарев, ДАН, 198, 1113 (1971). <sup>6</sup> J. Н. Schulman, J. Leia, Surface Phenomena in Chemistry and Biology, 1950, p. 236. <sup>7</sup> Т. К. Кwei, H. Schonhorn, J. Coll. Interf. Sci., 28, 543 (1968). <sup>8</sup> R. E. Johnson, R. H. Dettre, Adv. in Chem. Ser., 43, 112 (1964).